

# 平成30年度 中小・ベンチャー企業のための 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat) 実践講習会開催ご案内

**参加費無料**

**日時** 第1回 6月29日 特許・実用新案編  
 第2回 7月18日 商標・意匠編  
 第3回 8月23日 J-PlatPat を活用した外国特許公報検索  
 第4回 9月14日 海外データベースを活用した外国特許公報検索  
 各回共に13時30分～16時30分

**会場** 京都高度技術研究所2階 研修室  
 (京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク内)

**講師** 田中 邦英 氏・・・メーカーに38年間勤務, 内35年間知財業務を担当,  
 現在 近畿大学・非常勤講師

北川 俊治 氏・・・弁理士  
 一般社団法人京都発明協会 元 窓口支援担当者

平野 稔 氏・・・知的財産コンサルタント(知的財産管理技能士)  
 一般社団法人奈良県発明協会 元 窓口支援担当者

**対象** ●京都市内の中小企業・個人事業主, または在住の方  
 それ以外の方は定員に満たない場合のみ受け付けます  
 ●文字入力のパソコンの基本操作ができる方

**開催形式** 講師からの説明(座学)と参加者によるパソコン実習

**定員** 各20名



JR嵯峨野線 丹波口駅下車 西へ徒歩約5分



## 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)実践講習会プログラム

<p>第1回 特許・実用新案編</p> <p>講師 北川 俊治 氏</p>	<p>特許制度を御存じない方や、特許調査を J-PlatPat を使って始める方を対象とする、超入門コース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許調査がなぜ必要なのか、特許公報で何が分かるのかについて</li> <li>・特許制度の概要(特許、実用新案)について</li> <li>・J-PlatPat の概要紹介と、特許検索入門(キーワード、出願人、発明者)</li> <li>・パソコンを用いて J-PlatPat の特許検索実習</li> </ul>
<p>第2回 商標・意匠編</p> <p>講師 田中 邦英 氏</p>	<p>商標、意匠制度を御存じない方や、商標、意匠調査を J-PlatPat を使って始める方を対象とする、超入門コース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・商標、意匠制度の概要について</li> <li>・商標検索に必要な知識(称呼、商品区分)について</li> <li>・J-PlatPat での商標、意匠検索の実例紹介</li> <li>・パソコンを用いて J-PlatPat の商標検索実習</li> </ul>
<p>第3回 J-PlatPat を活用した 外国特許公報検索</p> <p>講師 平野 稔 氏</p>	<p>外国特許制度をご存じない方や、外国特許調査を始めたい方を対象としたコース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許検索の必要性和外国特許公報の見方</li> <li>・諸外国の特許制度の紹介(日本国特許制度との比較)</li> <li>・J-PlatPat を使った外国特許公報検索の実例紹介(外国データベースの紹介を含む)</li> <li>・パソコンを用いた J-PlatPat の外国特許公報検索実習</li> <li>・特許庁 HP(中韓文献 翻訳・検索システム、外国特許情報サービス)を活用した外国特許公報の検索の紹介</li> </ul>
<p>第4回 海外データベースを 活用した 外国特許公報検索</p> <p>講師 北川 俊治 氏</p>	<p>海外データ(各国特許庁)を活用した外国特許調査を始めたい方を対象としたコース</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外国特許等検索の予備知識</li> <li>・海外への特許等の出願制度(PCT 出願、パリルート出願)</li> <li>・海外データ(各国特許庁)の紹介</li> <li>・世界的知的所有権機関(WIPO) のデータベースでの特許検索実習</li> <li>・欧州特許庁のデータベースでの特許検索実習(パテントファミリーの確認(複数国への出願等の確認)を含む)</li> <li>・米国特許商標庁のデータベースでの特許検索実習</li> </ul>

■申込先及び問い合わせ 一般社団法人京都発明協会 <http://kyoto-hatsumei.com/>

京都市下京区中堂寺南町 134 (五条七本松下る) TEL : 075-315-8686

お申込は、京都発明協会ホームページから申込フォームへアクセス、又は E-mail でお申込みください。

◆申込フォーム: <https://goo.gl/forms/GoMMShGpFs23fTim1>

スマホからも簡単お申込



◆E-mail : [hatsumei@ninus.ocn.ne.jp](mailto:hatsumei@ninus.ocn.ne.jp) ※件名に必ずご希望のプログラム名をご記載ください。

### 【プログラム名】

- ・第1回 特許・実用新案編
- ・第3回 J-PlatPat を活用した外国特許公報検索
- ・第2回 商標・意匠編
- ・第4回 海外データベースを活用した外国特許公報検索

※E-mail の場合は、以下の情報をご記載下さい。

①氏 名(ふりがな) \_\_\_\_\_

②企業(団体)名(ふりがな) \_\_\_\_\_

③所 属 \_\_\_\_\_

④所 在 地 〒 \_\_\_\_\_

⑤連 絡 先 TEL : \_\_\_\_\_

FAX : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

⑥ご希望のプログラム名 \_\_\_\_\_

- ・1社1名までの参加とさせていただきます。定員に満たない場合のみ2名以上受け付けます。
- ・定員になり次第締め切りとさせていただきます。
- ・受講証等の発行はしませんので、当日、直接会場へお越しください。定員オーバーのため、ご参加いただけない場合のみ連絡させていただきます。
- なお、E-mail でお申込の場合は、受信確認の返信をいたします。
- ・お申込みの際にいただいた個人情報、当事業の実施及び主催者からの情報提供のみに利用させていただきます。